

TATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Makoto YAKO et al. Applicant:

Title:

PROCESS FOR PRODUCING

OLEFIN OXIDE

Appl. No.:

10/804,231

Filing Date: 03/19/2004

Examiner:

Unassigned

Art Unit:

1625

CLAIM FOR CONVENTION PRIORITY

Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

The benefit of the filing date of the following prior foreign application filed in the following foreign country is hereby requested, and the right of priority provided in 35 U.S.C. § 119 is hereby claimed.

In support of this claim, filed herewith is a certified copy of said original foreign application:

Japanese Patent Application No. 2003-082388 filed 03/25/2003.

Respectfully submitted,

Date <u>June 18, 2004</u>

FOLEY & LARDNER LLP Customer Number: 22428

Telephone:

(202) 672-5490

Facsimile:

(202) 672-5399

Michael D. Kaminski

Attorney for Applicant

Registration No. 32,904



日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:

2003年 3月25日

出 願 番 号 Application Number:

特願2003-082388

[ST. 10/C]:

Applicant(s):

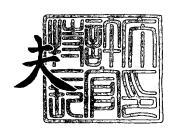
[J P 2 0 0 3 - 0 8 2 3 8 8]

出 願 人

住友化学工業株式会社

2004年 3月 9日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 今井康





【書類名】

特許願

【整理番号】

P155670

【提出日】

平成15年 3月25日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

C07D301/04

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府高槻市塚原2丁目10番1号 住友化学工業株式

会社内

【氏名】

八子 誠

【発明者】

【住所又は居所】

大阪府高槻市塚原2丁目10番1号 住友化学工業株式

会社内

【氏名】

山本 三千男

【特許出願人】

【識別番号】

000002093

【氏名又は名称】

住友化学工業株式会社

【代理人】

【識別番号】

100093285

【弁理士】

【氏名又は名称】

久保山 隆

【電話番号】

06-6220-3405

【選任した代理人】

【識別番号】

100113000

【弁理士】

【氏名又は名称】

中山 亨

【電話番号】

06-6220-3405

【選任した代理人】

【識別番号】

100119471

【弁理士】

【氏名又は名称】 榎本 雅之

【電話番号】

06-6220-3405

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 010238

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 0212949

【プルーフの要否】 要



【書類名】

明細書

【発明の名称】

酸化オレフィンの製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】

銀触媒および水の存在下、反応圧力が微減圧~低加圧条件下で、オレフィンと酸素を反応させることを特徴とする酸化オレフィンの製造方法。

【請求項2】

微減圧~低加圧条件が、絶対圧力で、0.01~1MPaである請求項1に記載の酸化オレフィンの製造方法。

【請求項3】

水の使用量が、オレフィンに対して、 $0.1 \sim 20$ モル倍である請求項1に記載の酸化オレフィンの製造方法。

【請求項4】

銀触媒中の銀含量が、5重量%以上である請求項1に記載の酸化オレフィンの製造方法。

【請求項5】

銀触媒が、金属銀および/または銀化合物である請求項1に記載の酸化オレフィンの製造方法。

【請求項6】

銀触媒が、金属銀および/または銀化合物と、無機酸化物、金属炭酸塩、酸および含窒素化合物からなる群から選ばれる少なくとも一種とを、接触せしめて得られる銀含有組成物である請求項1に記載の酸化オレフィンの製造方法。

【請求項7】

銀触媒が、金属銀および/または銀化合物と、無機酸化物、金属炭酸塩、酸および含窒素化合物からなる群から選ばれる少なくとも一種とを、接触せしめた後、 焼成処理して得られる銀含有焼成物である請求項1に記載の酸化オレフィンの製造方法。

【請求項8】

無機酸化物が、ケイ素酸化物である請求項6または請求項7に記載の酸化オレフ



ィンの製造方法。

【請求項9】

金属炭酸塩が、アルカリ土類金属炭酸塩である請求項6または請求項7に記載の 酸化オレフィンの製造方法。

【請求項10】

オレフィンが、プロピレンであり、酸化オレフィンが酸化プロピレンである請求 項1に記載の酸化オレフィンの製造方法。

【発明の詳細な説明】

 $[0\ 0\ 0\ 1]$

【発明の属する技術分野】

本発明は、酸化オレフィンの製造方法に関する。

 $[0\ 0\ 0\ 2]$

【従来の技術】

酸化プロピレンに代表される酸化オレフィンは、工業薬品、合成樹脂、ゴム等の中間原料として工業的に重要である。かかる酸化オレフィンの製造方法としては、銀触媒の存在下に、オレフィンと酸素を反応させる方法が知られている(例えば特許文献1、特許文献2参照。)しかしながら、触媒活性が低く、酸化オレフィンの生産性が低いため、工業的にはさらなる改善が望まれていた。

[0003]

【特許文献1】

特開平1-231942号公報

【特許文献2】

特表2002-510306号公報

[0004]

【発明が解決しようとする課題】

このような状況のもと、本発明者らは、銀触媒を用いて、酸化オレフィンをより生産性よく製造する方法について検討したところ、水を反応系内に共存させ、 微減圧~低加圧の反応圧力条件下で、オレフィンと酸素を反応させることにより 、生産性よく酸化オレフィンを製造することができることを見出し、本発明に至 った。

[0005]

【課題を解決するための手段】

すなわち本発明は、銀触媒および水の存在下、反応圧力が微減圧〜低加圧条件 下で、オレフィンと酸素を反応させることを特徴とする酸化オレフィンの製造方 法を提供するものである。

[0006]

【発明の実施の形態】

本発明に用いられる銀触媒としては、銀を含有する触媒であればよく、通常銀触媒中の銀の含有量が、5重量%以上のものが用いられる。かかる銀触媒としては、例えば金属銀、銀化合物等の単独または混合物が挙げられる。さらに、銀触媒としては、かかる金属銀および/または銀化合物と、無機酸化物、金属炭酸塩、酸および含窒素化合物からなる群から選ばれる少なくとも一種とを、接触せしめて得られる銀含有組成物や該銀含有組成物を焼成処理した銀含有焼成物も挙げられ、なかでも、金属銀および/または銀化合物と、無機酸化物と、酸および含窒素化合物とを接触せしめて得られる銀含有組成物、金属銀および/または銀化合物と、金属炭酸塩と、酸および含窒素化合物とを接触せしめて得られる銀含有組成物、前記銀含有組成物を焼成処理した銀含有焼成物が好ましく、前記銀含有組成物を焼成処理した銀含有焼成物が好ましく。前記銀含有組成物を焼成処理した銀含有焼成物が特に好ましい。

[0007]

銀化合物としては、例えば酸化銀、炭酸銀、硝酸銀、硫酸銀、シアン化銀、塩化銀、臭化銀、ヨウ化銀、酢酸銀、安息香酸銀、アセチルアセトナート銀、乳酸銀等が挙げられる。

[0008]

無機酸化物としては、例えばMFI型ゼオライト、モービル社で開発されたMCM-22、MCM-41、MCM-48等のメソポーラスゼオライト、ヘキサゴナルメソポーラスシリカ(HMS)、シリカゲル、アエロジル、メタケイ酸ナトリウム、メタケイ酸カリウム等の結晶性シリケート、非晶性シリケート、ケイ酸塩等が挙げられる。金属炭酸塩としては、例えば炭酸ナトリウム、炭酸カリウ

ム、炭酸ルビジウム、炭酸セシウム等のアルカリ金属炭酸塩、例えば炭酸マグネシウム、炭酸カルシウム、炭酸ストロンチウム、炭酸バリウム等のアルカリ土類金属炭酸塩、例えば炭酸スカンジウム、炭酸イットリウム、炭酸セリウム、炭酸イッテルビウム等の希土類金属炭酸塩が挙げられ、好ましくはアルカリ土類金属炭酸塩が挙げられる。かかる無機酸化物や金属炭酸塩の使用量は、金属銀および/または銀化合物中の銀に対して、0.1~10重量倍である。

[0009]

酸としては、無機酸、有機酸のいずれでもよいが、好ましくは有機酸が用いられる。無機酸としては、例えば塩酸、硝酸、亜硝酸、硫酸、過塩素酸等が挙げられる。有機酸としては、例えば酢酸、シュウ酸、プロピオン酸、酪酸、クエン酸、マレイン酸、フマル酸、酒石酸等の脂肪族カルボン酸、例えば安息香酸、ジカルボキシベンゼン、トリカルボキシベンゼン、ジカルボキシナフタレン、ジカルボキシアントラセン等の芳香族カルボン酸が挙げられ、脂肪族カルボン酸が好ましく、なかでもシュウ酸、クエン酸が好ましい。かかる酸の使用量は、金属銀および/または銀化合物中の銀に対して、0.1~10モル倍である。

[0010]

含窒素化合物としては、例えばアミン化合物、イミン化合物、アミド化合物、ヒドラジン化合物、ニトリル化合物、ニトロ化合物、ニトロソ化合物等の含窒素有機化合物、例えば硝酸、亜硝酸、アンモニア、ヒドロキシルアミン、ヒドラジン、ヒドロキシアミン塩酸塩等の含窒素無機化合物、第四級アンモニウム塩等が挙げられ、なかでもアミン化合物が好ましい。かかる含窒素化合物の中には、例えばアミン塩酸塩、アミン酢酸塩等の酸付加塩が存在するものがあるが、かかる酸付加塩を用いてもよい。かかる含窒素化合物の使用量は、金属銀および/または銀化合物中の銀に対して、0.1~20モル倍である。

$[0\ 0\ 1\ 1]$

アミン化合物としては、例えばメチルアミン、エチルアミン、プロピルアミン 、ブチルアミン、アミルアミン、ヘキシルアミン、ヘプチルアミン、オクチルア ミン、デシルアミン、ドデシルアミン、ステアリルアミン、ジメチルアミン、ジ エチルアミン、ジプロピルアミン、ジブチルアミン、トリメチルアミン、トリエ



チルアミン、エタノールアミン、ジエタノールアミン、トリエタノールアミン、 エチレンジアミン、テトラメチレンジアミン、ペンタメチレンジアミン、ジエチ レントリアミン、アニリン、ベンジルアミン、フェニレンジアミン等の炭素数1 ~20の脂肪族もしくは芳香族アミン、例えばグリシン等のアミノ酸が挙げられ る。

[0012]

イミン化合物としては、例えばエチレンイミン、ピロリジン、ピペリジン、ピペラジン等が挙げられ、アミド化合物としては、例えばアセトアミド、ベンズアミド等が挙げられ、ヒドラジン化合物としては、例えばヒドラジン、メチルヒドラジン、フェニルヒドラジン等が挙げられる。ニトリル化合物としては、例えばベンゾニトリル、ブチロニトリル等が挙げられ、ニトロ化合物としては、例えばニトロベンゼン、ニトロピリジン等が挙げられ、ニトソロ化合物としては、例えばニトロソジメチルアニリン、ニトロソナフトール等が挙げられ、第四級アンモニウム塩としては、例えば水酸化テトラメチルアンモニウム、水酸化テトラエチルアンモニウム、水酸化テトラプロピルアンモニウム、今の第四級アンモニウム水酸化物、例えば塩化テトラメチルアンモニウム、臭化テトラメチルアンモニウム、塩化テトラエチルアンモニウム、臭化テトラエチルアンモニウム、ウェニウムハロゲン化物等が挙げられる。

[0013]

金属銀および/または銀化合物と、無機酸化物、金属炭酸塩、酸および含窒素化合物からなる群から選ばれる少なくとも一種とを、接触せしめて得られる銀含有組成物は、例えば金属銀および/または銀化合物と、無機酸化物、金属炭酸塩、酸および含窒素化合物からなる群から選ばれる少なくとも一種とを、水、メタノール等の溶媒中、0~100℃で接触、混合させた後、濃縮処理することにより調製することができる。また、該銀含有組成物を焼成処理した銀含有焼成物は、例えば前記で得られた銀含有組成物を、空気気流中、300~700℃で焼成処理することにより調製することができる。銀含有組成物を成型処理後、焼成処理してもよいし、銀含有焼成物を成型処理してもよい。

$[0\ 0\ 1\ 4]$



続いてかかる銀触媒の存在下にオレフィンと酸素を反応させて酸化オレフィンの製造方法について説明する。

$[0\ 0\ 1\ 5]$

本反応は、回分式、連続式のいずれで行ってもよいが、工業的な観点から、連続式で行うことが好ましい。

[0016]

本反応は、前記銀触媒および水の存在下に実施される。銀触媒の使用量としては、触媒として有効量以上であればよく、銀金属換算で、オレフィンに対して、通常 0.0005 モル倍以上である。

[0017]

水の使用量は、オレフィンに対して、通常 $0.1\sim20$ モル倍、好ましくは $0.2\sim10$ モル倍、より好ましくは $0.3\sim8$ モル倍である。かかる水は、水蒸気であってもよい。

[0018]

オレフィンとしては、例えばエチレン、プロピレン、1ーブテン、2ーブテン、イソブテン、1ーペンテン等の炭素数2~6のオレフィンが挙げられ、プロピレンが好ましい。かかるオレフィンは、そのまま用いてもよいし、例えば窒素、ヘリウム、アルゴン、二酸化炭素等の反応に不活性な気体との混合気体を用いてもよい。反応に不活性な気体の使用量があまり多すぎると、反応系内のオレフィンや酸素の濃度が低くなりすぎて、反応が遅くなりやすいため、反応に不活性な気体の実用的な使用量は、オレフィンに対して、50モル倍以下である。

[0019]

酸素としては、酸素単独を用いてもよいし、例えば空気等の前記反応に不活性な気体との混合気体を用いてもよい。酸素の使用量は、反応様式、触媒種、反応温度等によって異なるが、オレフィンに対して、通常 0.01~100 モル倍、好ましくは 0.03~30 モル倍である。

[0020]

反応温度は、通常 $100 \sim 400$ \mathbb{C} であり、好ましくは $120 \sim 300$ \mathbb{C} である。



$[0\ 0\ 2\ 1]$

本反応は、反応圧力が、微減圧~低加圧条件下で実施され、かかる反応圧力条件下で、水を共存させて反応を実施することにより、生産性よく酸化オレフィンを製造することができる。ここで、微減圧とは、反応圧力が、大気圧よりもわずかに減圧された状態を、低加圧とは、大気圧よりも少し加圧された状態を意味する。かかる微減圧~低加圧条件下としては、絶対圧力で、通常 0.01~1 MP a の範囲、好ましくは 0.02~0.5 MP a の範囲が挙げられる。

[0022]

本反応は、銀触媒と水とオレフィンと酸素を、反応圧力が微減圧〜低加圧条件 下で混合、接触させればよい。

[0023]

反応終了後、反応液もしくは反応ガスを捕集し、蒸留等の通常の分離手段により、目的とする酸化オレフィンを取り出すことができる。

[0024]

かくして得られる酸化オレフィンとしては、例えば酸化エチレン、酸化プロピレン、酸化ブテン、酸化ペンテン等が挙げられる。

[0025]

【実施例】

以下、本発明を実施例によりさらに詳細に説明するが、本発明はこれら実施例に限定されない。

$[0\ 0\ 2\ 6]$

参考例1

フラスコに、MFI型ミクロポーラスシリケート4gおよびイオン交換水40gを、20~25℃で加え、攪拌しながら硝酸銀2.1gを加え、内温60℃で1時間攪拌した後、エバポレータで濃縮、乾固した。得られた粉末を錠剤成型器を用いて成型処理し、24~48メッシュの篩いにかけた後、ガラス製焼成管に充填し、100mL/分で空気を流しながら、500℃で、3時間焼成処理し、銀触媒を調製した。

[0027]



実施例 1~3

前記参考例1で得た銀触媒2mLを内径10mmのガラス製反応管に充填し、 大気圧条件下(絶対圧力で0.1MPa相当)、反応温度200℃で、プロピレン供給量360mL/Hr、空気供給量360mL/Hr、水を表1に示す供給量で前記反応管に供給し反応させた。結果を下記表1に示した。

[0028]

【表1】

	実施例1	実施例2	実施例3	比較例1
水供給量(mL/Hr)	0.3	1	2	0
プロピレン転化率(%)	1. 4	3. 4	3. 8	0. 7
酸化プロピレン生成量	2 9	6 1	7 9	1
(μmol/Hr)				

[0029]

比較例1

実施例1において、水を供給しない以外は実施例1と同様に実施した。結果を 上記表1に示した。

[0030]

参考例2

参考例1において、硝酸銀の使用量を、1gとした以外は参考例1と同様に実施して、銀触媒を調製した。

[0031]

実施例4

[0032]



実施例4において、水を供給しない以外は実施例4と同様に実施したが、酸化 プロピレンは、生成しなかった。なお、プロピレン転化率0.2%であった。

参考例3

参考例1において、MFI型ミクロポーラスシリケートに代えてZeolite, 18, 408-416(1997)に記載の方法に準じて合成したメソポーラスシリケートを用いた以外は参考例1と同様に実施して、銀触媒を調製した。

実施例5

実施例 1 において、参考例 1 で得た銀触媒に代えて参考例 3 で得た銀触媒を用いた以外は実施例 1 と同様に実施して、酸化プロピレンを得た。プロピレン転化率 0.2%、酸化プロピレン生成量 5μ m 0 1 / H r であった。

比較例3

実施例5において、水を供給しない以外は実施例5と同様に実施したが、酸化 プロピレンは生成しなかった。なお、プロピレン転化率は、0.1%であった。

参考例4

フラスコに、イオン交換水77g、エタノール60g、n-ドデシルアミン7 . 3 gおよび硝酸銀6.7gからなる溶液に、エタノール44gおよびテトラエチルオルソシリケート30.4gからなる溶液を、20~25℃で、攪拌しながらゆっくり滴下した後、同温度で20時間攪拌、保持した。析出した固体を濾取し、エタノール70mLで3回洗浄した後、70℃で減圧乾燥した。得られた粉末を錠剤成型器を用いて成型処理し、24~48メッシュの篩いにかけた後、ガラス製焼成管に充填し、100mL/分で空気を流しながら500℃で、3時間焼成処理し、銀触媒を調製した。

実施例 6~7



前記参考例 4 で得た銀触媒 2 m L を内径 1 0 m m のガラス製反応管に充填し、 大気圧条件下(絶対圧力で 0. 1 M P a 相当)、反応温度 2 0 0 ℃で、プロピレン供給量 3 6 0 m L / H r 、空気供給量 3 6 0 m L / H r 、水を表 2 に示す供給量で前記反応管に供給し反応させた。結果を下記表 2 に示した。

[0038]

【表2】

	実施例6	実施例7	比較例4
水供給量(m L/H r)	1	0. 3	0
プロピレン転化率(%)	2. 4	1. 6	0. 7
酸化プロピレン生成量	3 9	1 4	О
(μmol/Hr)			

[0039]

比較例 4

実施例6において、水を供給しない以外は実施例6と同様に実施した。結果を 上記表2に示した。

[0040]

参考例 5

フラスコに、炭酸銀 3 g およびイオン交換水 1 0 g を仕込み、 2 0~ 2 5 $\mathbb C$ で、攪拌しながら、 2 8 重量%アンモニア水 4 g を加え、 1 0 分攪拌、保持した。これに、シュウ酸 2 g および炭酸カルシウム 7 . 1 g を加え、同温度で 1 時間攪拌、保持した。その後、 7 0 $\mathbb C$ で減圧乾燥させ、得られた粉末を錠剤成型器を用いて成型処理し、 2 4~ 4 8 メッシュの篩いにかけた後、ガラス製焼成管に充填し、 1 0 0 m L / 分で空気を流しながら、 3 5 0 $\mathbb C$ で 3 時間、焼成処理し、 銀触媒を調製した。

[0041]

実施例8~9

前記参考例5で得た銀触媒2mLを内径10mmのガラス製反応管に充填し、



大気圧条件下(絶対圧力で0.1MPa相当)、反応温度200℃で、プロピレン供給量360mL/Hr、空気供給量360mL/Hr、水を表3に示す供給量で前記反応管に供給し反応させた。結果を下記表3に示した。

[0042]

【表3】

	実施例8	実施例9	比較例5
水供給量(m L / H r)	0. 3	1	0
プロピレン転化率(%)	3. 8	4. 9	0. 6
酸化プロピレン生成量	9 2	110	1 2
(μmol/Hr)			

[0043]

比較例 5

実施例8において、水を供給しない以外は実施例8と同様に実施した。結果を 上記表3に示した。

[0044]

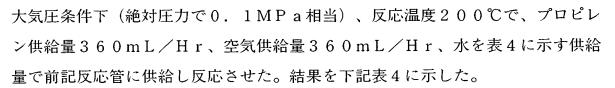
参考例6

フラスコに、エチレンジアミン6.3g、イオン交換水1.9g、シュウ酸6.6gおよび酸化銀(I)10.9gを、20~25℃で、攪拌しながら加えた後、同温度で1時間攪拌、保持した。これに、エタノールアミン2.2g、炭酸カルシウム9.2gおよびイオン交換水30gを加え、同温度で4時間攪拌、保持した。110℃で1時間乾燥し、得られた粉末を錠剤成型器を用いて成型処理し、24~48メッシュの篩いにかけた後、ガラス製焼成管に充填し、100mL/分で空気を流しながら、350℃で、3時間焼成処理し、銀触媒を調製した

[0045]

実施例10~11

前記参考例6で得た銀触媒2mLを内径10mmのガラス製反応管に充填し、



[0046]

【表4】

	実施例10	実施例11	比較例6
水供給量(mL/Hr)	0. 3	1	0
プロピレン転化率 (%)	4. 9	6. 3	0. 7
酸化プロピレン生成量	100	107	1 4
(μmol/Hr)			

[0047]

比較例 6

実施例10において、水を供給しない以外は実施例10と同様に実施した。結果を上記表4に示した。

[0048]

参考例7

 $20\sim25$ ℃で、炭酸カルシウム 57. 7gを含むスラリー液 657. 7gに、硝酸銀 26gを含む硝酸銀水溶液 126gを3 0分かけて滴下し、2時間攪拌、保持した。固体を濾取し、イオン交換水 100mLで4回洗浄し、炭酸銀/炭酸カルシウム混合物 91gを得た。得られた炭酸銀/炭酸カルシウム混合物のうちの 9. 1gをフラスコに仕込み、 $20\sim25$ ℃で、イオン交換水 10g および 26重量%水酸化テトラメチルアンモニウム水溶液 5. 4g を攪拌しながら加え、1時間攪拌、保持した。70℃で減圧乾燥し、得られた粉末を錠剤成型器を用いて成型処理し、 $24\sim48$ メッシュの篩いにかけた後、ガラス製焼成管に充填し、100mL/分で空気を流しながら、350℃で、3時間焼成処理し、銀触媒を調製した。

[0049]



実施例12

前記参考例7で得た銀触媒2mLを内径10mmのガラス製反応管に充填し、 大気圧条件下(絶対圧力で0.1MPa相当)、反応温度200℃で、プロピレン供給量360mL/Hr、空気供給量360mL/Hr、水を表5に示す供給量で前記反応管に供給し反応させた。結果を下記表5に示した。

[0050]

【表5】

	実施例12	比較例7
水供給量(mL/Hr)	0. 3	0
プロピレン転化率 (%)	4. 9	3. 6
酸化プロピレン生成量	8 4	4 2
(μmol/Hr)		

$[0\ 0\ 5\ 1]$

比較例7

実施例12において、水を供給しない以外は実施例12と同様に実施した。結果を上記表5に示した。

[0052]

参考例8

前記参考例7で得た炭酸銀/炭酸カルシウム混合物のうちの9.1 gおよびイオン交換水10gをフラスコに仕込み、20~25℃で、エチレンジアミン2.1 gおよびシュウ酸2.2 gを加え、1時間攪拌、保持した。100℃で乾燥し、得られた粉末を錠剤成型器を用いて成型処理し、24~48メッシュの篩いにかけた後、ガラス製焼成管に充填し、100mL/分で空気を流しながら、350℃で、3時間焼成処理し、銀触媒を調製した。

[0053]

実施例13~14

前記参考例8で得た銀触媒2mLを内径10mmのガラス製反応管に充填し、

大気圧条件下(絶対圧力で 0. 1 M P a 相当)、反応温度 2 0 0 ℃で、プロピレン供給量 3 6 0 m L / H r 、 空気供給量 3 6 0 m L / H r 、 水を表 6 に示す供給量で前記反応管に供給し反応させた。結果を下記表 6 に示した。

[0054]

【表 6】

	実施例13	実施例14	比較例8
水供給量(mL/Hr)	0. 3	1	0
プロピレン転化率(%)	3. 6	4. 5	0.4
酸化プロピレン生成量	7 0	8 6	7
(μmo1/Hr)			

[0055]

比較例8

実施例13において、水を供給しない以外は実施例13と同様に実施した。結果を上記表6に示した。

[0056]

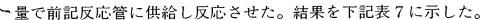
参考例9

前記参考例 7 で得た炭酸銀/炭酸カルシウム混合物のうちの 9. 1 gおよびイオン交換水 10gをフラスコに仕込み、 $20 \sim 25$ ℃で、シュウ酸 1. 1 gを加え、 1 時間攪拌、保持した。 100 ℃で乾燥し、得られた粉末を錠剤成型器を用いて成型処理し、 $24 \sim 48$ メッシュの篩いにかけた後、ガラス製焼成管に充填し、 100 m L / 分で空気を流しながら、 350 ℃で、 3 時間焼成処理し、銀触媒を調製した。

[0057]

実施例 15~16

前記参考例 9 で得た銀触媒 2 m L を内径 1 0 m m のガラス製反応管に充填し、 大気圧条件下(絶対圧力で 0. 1 M P a 相当)、反応温度 2 0 0 ℃で、プロピレン供給量 3 6 0 m L / H r 、水を表 7 に示す供給



[0058]

【表7】

·	実施例15	実施例16	比較例9
水供給量(mL/Hr)	0. 3	1	0
プロピレン転化率(%)	1. 6	3. 7	0.4
酸化プロピレン生成量	3 0	5 4	1 2
(μmol/Hr)			

[0059]

比較例 9

実施例15において、水を供給しない以外は実施例15と同様に実施した。結果を上記表7に示した。

[0060]

【発明の効果】

本発明によれば、銀触媒および水の存在下に、反応圧力が微減圧~低加圧条件下で、オレフィンと酸素を反応させることにより、酸化オレフィンをより生産性よく製造することができるため、工業的に有利である。



【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 銀触媒を用いて、酸化オレフィンをより生産性よく製造する方法を 提供すること。

【解決手段】銀触媒および水の存在下、反応圧力が微減圧~低加圧条件下で、オレフィンと酸素を反応させることを特徴とする酸化オレフィンの製造方法。

【選択図】 なし



特願2003-082388

出願人履歴情報

識別番号

[000002093]

1. 変更年月日 [変更理由]

1990年 8月28日

住所

新規登録

大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号

在 住友化学工業株式会社